

第 126 回 産業立地研修会 スケジュール

11月26日（金）	
12:30～13:00	受付
13:00～13:05	開会挨拶
13:05～13:10	ガイダンス、事務局紹介
13:10～14:10 (60分)	<p>「半導体産業の戦略的立地促進の方策」 経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 デバイス・半導体戦略室長 荻野 洋平 氏</p> <p>半導体産業戦略の概要や地域における半導体立地の課題、国による立地促進の対応策・支援策などについて。</p>
14:10～14:20	休憩
14:20～15:10 (50分)	<p>「岡山村田製作所の事業展開と半導体製造拠点の立地条件」 株式会社岡山村田製作所 管理部人事総務課 シニアマネージャー 角田 竜也 氏</p> <p>岡山村田製作所の今後の事業展開。半導体・デバイス製造拠点の立地条件や地域自治体に求められる対応策・支援策などについて。</p>
15:10～15:20	休憩
15:20～16:00 (40分)	<p>「新日本無線の事業展開と半導体製品の製造状況」 新日本無線株式会社 取締役常務執行役員 電子デバイス事業部 開発本部長 小宮山 一明 氏</p> <p>新日本無線の今後の事業展開。半導体製品の製造現場やファンドリー事業の状況、長崎テクニカルセンターなど国内立地の展開について</p>
16:00～16:10	休憩
16:10～16:30	<p>「半導体産業を含めた企業立地をめぐる概況について」 一般財団法人日本立地センター 産業立地部 部長代理 増川 邦弘</p> <p>企業立地をめぐる最近の動向などについて。</p>

※都合によりスケジュールなどに変更が生じる場合があります。